



Politechnika Warszawska
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP27/2024/2/TD

Warszawa, 26.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę urządzenia do osadzania warstw atomowych ALD”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1 :

*W załączniku nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, sekcja C, pkt IV Zamawiający wymaga:
"Możliwość prowadzenia procesów na podłożach półprzewodnikowych o średnicach 8, 6, 4, 2 cali oraz na podłożach o nieregularnych kształtach o minimalnych rozmiarach 5x5 mm o grubości do 10 m".
Prosimy o doprecyzowanie wymaganej grubości podłoża. Czy Zamawiający dopuści grubość podłoża do 10 milimetrów?"*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza grubość podłoża do 10 milimetrów.

Pierwotny zapis określający grubość podłoża do 10 m był wynikiem omyłki pisarskiej.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/

Mariusz Wielec